

Crystal Growth of Binary Semiconductors CdTe, CdSe, PbTe, PbSe, and Determination of their Structural and Electrical Parameters.

Tajabor, N. and Arabshahi, H.

Ferdowsi University of Mashad

Key Words: *Crystal Growth, Vapour Transport, Lattice Constant, Energy Gap.*

Abstract: Single crystals of binary semiconductors CdTe, CdSe, PbTe and PbSe were grown by sublimation and condensation techniques using argon as the carrier gas. Powder X-ray diffractometry as well as Laue method were employed for the structural analysis. By using Hall technique, the density and polarity of charge carriers were determined in single crystals. PbTe and PbSe crystals were grown as p-type with charge density of about $1.1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ whereas CdTe and CdSe were grown as intrinsic. Thermo-electric technique was also utilised to determine the energy gap of single and polycrystals of CdTe and CdSe.

پژوهشی

رشد تک بلور نیمرساناهای دوتایی PbSe ، PbTe ، CdSe ، CdTe و تعیین پارامترهای ساختاری والکتریکی آنها

ناصر تجیر - هادی عربشاهی
دانشگاه فردوس مشهد

چکیده: در این پژوهه ابتدا نمونه‌های تک بلور ترکیب‌های دوتایی PbSe و PbTe ، CdSe ، CdTe از فاز بخار ماده بسبلور آنها در لوله باز و با استفاده از گاز حامل آرگون رشد داده شدند. آنگاه نوع شبکه براوه، ثابت شبکه و سمتگیری بلورهای رشد یافته با استفاده از روش‌های پرتونگاری X تعیین شدند. سپس با استفاده از اثر هال چگالی حاملهای بار و نوع آنها در نمونه تک بلور و بسبلور هر یک از نیمرساناهای بالا اندازه‌گیری و شناسایی شدند. مشخص شد که نیمرساناهای PbSe و PbTe به صورت نوع P رشد می‌کنند که چگالی حامل در آنها حدود $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ است، در حالی که CdSe و CdTe به طور ذاتی رشد می‌یابند. با استفاده از روش الکتریکی - گرمایی، شکاف انرژی ترکیب‌های اخیر اندازه‌گیری و این نتیجه به دست آمد که شکاف انرژی در نمونه‌های تک بلور به مقادیر داده شده آنها نزدیکترند.

واژه‌های کلیدی: رشد بلور، تراابری بخار، ثابت شبکه، شکاف انرژی

مقدمه

ترکیبات دوتایی CdSe و CdTe نیمرساناهایی از خانواده ترکیب‌های II-VI اند که شکاف انرژی آنها به ترتیب 1.56 eV و 1.7 eV گزارش شده است [۱ و ۲]. منحنی نظری تغییرات بهره بیشینه بر حسب شکاف انرژی برای باتری خورشیدی نشان می‌دهد که

شکاف انرژی بهینه در گستره 4 eV تا 1 eV قرار دارد. از این رو انتظار می‌رود با بهره ترین باتریهای خورشیدی از نیمرساناهایی چون InP، GaAs یا CdTe ساخته شوند که شکاف انرژی آنها در این گستره قرار دارد. بهره باتریهای خورشیدی ساخته شده از لایه‌های CdTe بر بستر CdS به 12 nm درصد می‌رسد. علاوه بر این تک بلور CdTe به عنوان بستری برای رشد برآراستی (ابی تکسی) تک بلورهای HgCdTe به کار می‌رود. این آلیاژ در ساخت آشکار سازهای دیودی بسیار اهمیت دارد چراکه در گستره $10\mu\text{m}$ به عنوان آشکار ساز فروسرخ کار می‌کند. از نیمرسانای P-CdTe(Cl) با چگالی حفره P حدود $5 \times 10^{17}\text{ cm}^{-3}$ (در 300 K) به عنوان آشکار ساز پرتوهای γ استفاده می‌شود [۳]. نیمرسانای CdSe با ساختار ورتسايت نیز به عنوان آشکار ساز فوتونی مورد توجه بوده است و ترکیب $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Se}$ دارای خواص مشابه $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ است [۴]. رشد و مطالعه ابر شبکه ورتسايت CdS/CdSe از خود میدانهای پیزووالکتریکی بزرگی نشان داده است [۵].

ترکیبهای دوتایی PbSe و PbTe نیمرساناهایی با شکاف انرژی باریک (حدود 25 eV در دمای اتاق) و از خانواده ترکیبهای IV-VI می‌باشند. این نیمرساناهای عنوان مواد آشکار ساز فوتونی برای طول موجهای 4 nm تا $5\mu\text{m}$ از بهره بالایی برخوردارند. همچنین این ترکیبهای برای ساخت لیزرهای فروسرخ کار برد دارند.

برای رشد تک بلورهای ترکیبات IV-VI و II-VI روش‌های گوناگون رشد از مذاب (یه روش چکراسکی، بریجمن - استوک برگر، ذوب منطقه‌ای و یا انجماد جهتی) رشد از بخار (در لوله بسته یا باز) و رشد از جامد در حضور حلal (یا روش گرمکن متحرک) به کار گرفته شده‌اند. هر یک از این روش‌ها محسن و معایب خاص خود را دارند. محدودیت اساسی در رشد تک بلورهای نیمرساناهای II-VI با ابعاد بزرگ با کیفیت بالا، و نقایص بلوری کم، خواص ترموفیزیکی و مکانیکی آنهاست. مهمترین این خواص عبارت اند از رسانش گرمایی، تنفس برخی بحرانی و انرژی نقص برهم چینی. این سه پارامتر برای Si به ترتیب 21 W/cm.k ، 185 MPa و 170 ergcm^{-2} است در صورتی که همین ارقام برای مثال برای CdTe عبارتند از 1 W/cm.k ، 11 MPa و 10 ergcm^{-2} . رسانش گرمایی بسیار کم CdTe باعث شده است که رشد تک بلورهای

جدول ۱ خواص ترمودینامیکی برخی از ترکیب‌های II-IV

عنصر	نقطه ذوب	ترکیب	نقطه ذوب	فشار در بخار	ساختار بلوری	دماهی گذار
Cd	۳۲۱	CdTe	۱۰۹۲-۱۰۹۵	۰/۲۲	Cub-Cub(?)	—
Te	۴۵۰	CdSe	۱۲۳۹-۱۲۶۴	۰/۴۱	hex-hex	—
Se	۲۱۷	CdS	۱۴۰۵-۱۴۷۵	۲/۸	hex-hex	—
Zn	۴۲۰	ZnTe	۱۲۹۵-۱۳۰۵	۰/۶۴	Cub-Cub(?)	—
S	۱۱۹	ZnSe	۱۵۱۵-۱۵۲۵	۰/۵-۱	Cub-hex	۱۴۲۵
		ZnS	۱۷۱۸-۱۸۵۰	۲/۷	Cub-hex	۱۰۲۰

MP = Melting Point

RT = Room Temperature

بزرگ و بی نقص این ترکیب عملاً ناممکن باشد. از مشکلات دیگر رشد از مذاب ترکیب‌های II-IV می‌توان به فشار بخار بالای آنها در نقطه ذوب، بالا بودن نقطه ذوب ترکیب نسبت به عناصر سازه‌ای ترکیب و در برخی موارد تغییر ساختار از شش گوشی به مکعبی اشاره کرد. این ویژگیها در جدول ۱ گرد آوری شده‌اند.

رشد ترکیب‌های دوتایی PbSe ، PbTe ، CdSe ، CdTe

برای رشد تک بلور این ترکیبها از روش تبخیر در لوله باز استفاده شد. ابتدا مقداری ماده بسبلور وزن کرده در یک قایق سیلیکا می‌گذاریم. قایق را در یک لوله کوارتز به قطر ۱۵ یا ۲۵ سانتی‌متر و با دو انتهای باز قرار داده آنگاه لوله را در یک کوره الکتریکی سه منطقه‌ای، هر منطقه به طول تقریبی ۳۵ سانتی‌متر، جای می‌دهیم. با عبور جریان الکتریکی اجازه داده می‌شود دو منطقه متوالی کوره گرم شود و سرتاسر کوره به شیب دمایی دلخواه برسد. قایق در منطقه‌ای از کوره قرار می‌گیرد که دماهی آن زیر دماهی ذوب ماده بسبلور باشد. از یک انتهای لوله کوارتز، گاز نادری مانند آرگون یا هلیوم به داخل لوله فرستاده می‌شود تا مولکولهای ماده تضعیف شده را با خود حمل و در نقاط سردرتر

جدول ۲ پارامترهای لازم هنگام رشد ترکیب‌های دوتایی و مشخصات ظاهری تک بلورها

ترکیب	دما ^{°C}	وزن ماده g	قطولله cm	سرعت جریان گاز بی اثر ml/min	زمان رشد h	مشخصات تک بلورها با ابعاد میلیمتری
CdTe	۹۵۰	۱۰	۱/۵	۱۲۰	۲۲	سوژنی - صفحه‌ای
CdSe	۱۰۵۰	۱۶	۲/۵	۱۴۰	۸	سوژنی - ستونی - صفحه‌ای
PbTe	۸۹۰	۲۰	۲	۱۵۰	۱۰	مثلثی شکل ، ناودانی ، هرمی‌شکل - هشت‌وجهی
PbSe	۱۰۰۰	۲۰	۲	۶۰	۲۰	سوژنی - مکعبی

لوله بنشانند. سرعت جریان گاز بی اثر و زمان لازم برای تصفید ماده بسبلور اولیه، یعنی زمان رشد، به سرعت تصفید ماده بستگی دارد، که این نیز به روش آزمون و خطا تعیین می‌شود. هسته‌های اولیه برای رشد تک بلورها در محدوده‌ای از لوله کوارتز به طول تقریبی ۵ سانتی‌متر و در دمای حدود ۱۰۰ درجه کمتر از دمای قایق تشکیل می‌شوند. شکل خارجی تک بلورهای رشد یافته بستگی به نوع ترکیب دارد، که آنها را همراه با پارامترهای تجربه شده در رشد ترکیب‌های بالا در جدول ۲ فهرست کردۀ‌ایم.

تعیین پارامترهای ساختاری ترکیب‌های PbSe، PbTe، CdSe، CdTe

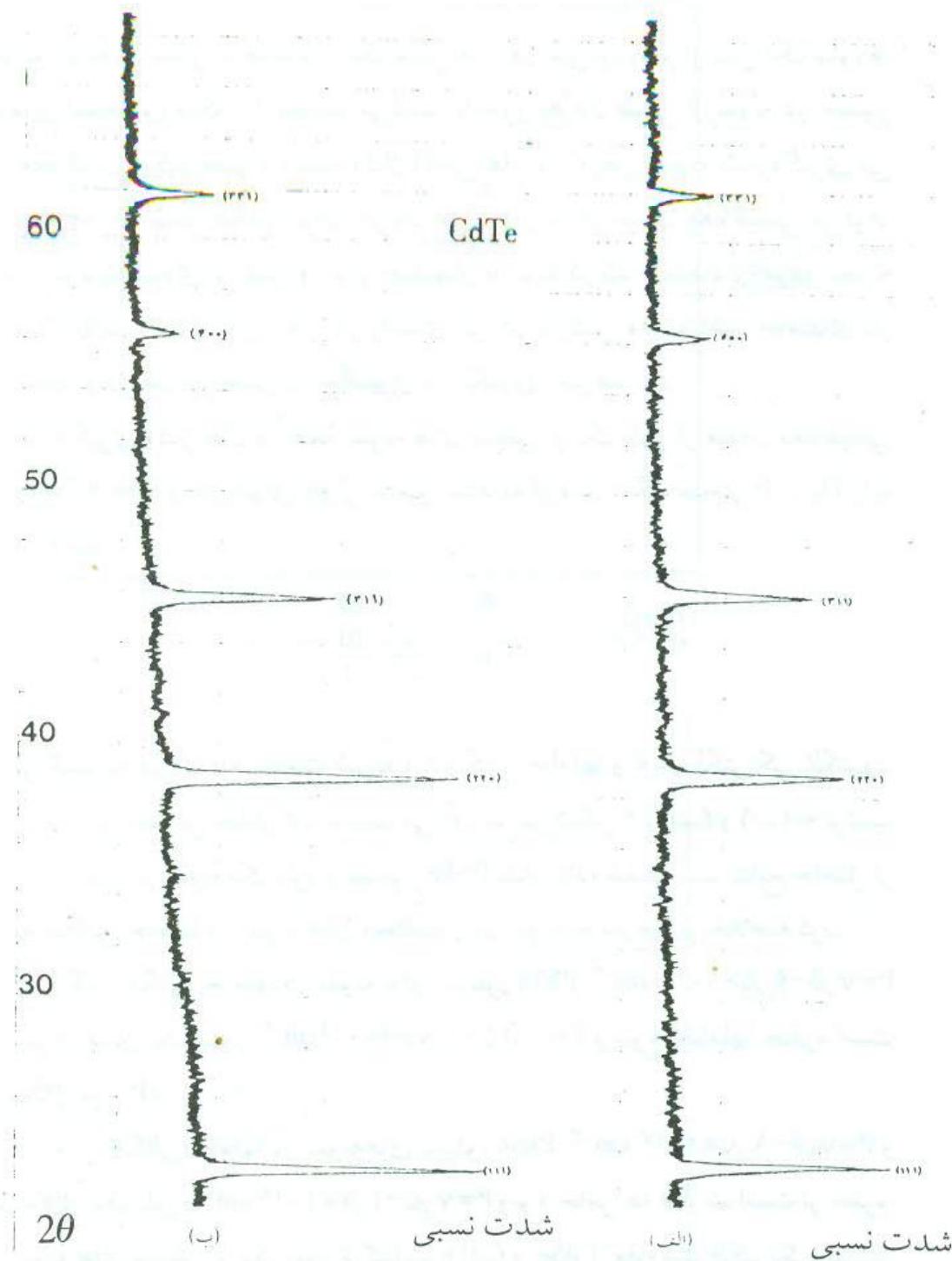
برای تشخیص ساختار بلوری و اندازه گیری پارامترهای ساختاری این ترکیبها پراش سنج پرتو X و روش پودر به کار گرفته شد. در این روش برای هر ماده دو نمونه پودری، یکی از بسبلور اولیه و دیگری از تک بلور رشد داده شده تهیه کرده و در دستگاه پراش سنج تحت تابش پرتو X قرار دادیم. با ثبت قله‌های پراشی در دستگاه پراش نگاشت با شرایط یکسان برای هر دو نمونه می‌توان، اولاً با مقایسه قله‌های پراشی به هر گونه تغییر ساختاری بین نمونه بسبلور و تک بلور پی برد و دوم آنکه با خواندن زوایای پراش θ و با استفاده از رابطه برآگ ($\lambda = 2d \sin \theta$) و معلوم بودن طول موج پرتو X به کار برد شده مقادیر d برای هر دسته صفحه پراش کننده محاسبه کرد. سپس با استفاده از مقادیر d

جدول ۳ پارامترهای ساختاری تک بلورهای رشد یافته

درصد خطأ	ثابت شبکه‌ای گزارش شده	ثابت شبکه‌ای محاسبه شده	نوع شبکه	نوع ساختار	ترکیب
+٪۱۹۰	$a = ۶.۴۸$	$a = ۶.۵۰$	زینک بلند	مکعبی	CdTe
-٪۱۳۰	$a = ۴.۳۰$ $c = ۷.۰۱$	$a = ۴.۳۱$ $c = ۷.۰۶$	ورتسایت	شش‌گوشی	CdSe
+٪۲۸۵	$a = ۶.۴۴$	$a = ۶.۴۷$	Fcc	مکعبی	PbTe
+٪۴۴۴	$a = ۶.۱۳$	$a = ۶.۴۷$	Fcc	مکعبی	PbSe

حاصل و روش‌های تحلیلی تعیین ساختار [۷] نوع شبکه براوه و اندازهٔ ثابت شبکه را تعیین می‌کنیم. یک نمونه از قله‌های پراشی ثبت شده در دستگاه پراش نگاشت برای نمونه‌های بسبلور و تک بلور CdTe در شکل ۱ نشان داده شده است. شاخصهای میلر هر دستهٔ صفحهٔ پراشیده مشخص شده‌است. ساختار بلوری، ثابت شبکه و نوع شبکه براوه برای هر یک از ترکیب‌های بالا در جدول ۳ فهرست شده‌اند. در ستون آخر جدول، درصد خطأ نسبت به مقادیر گزارش شده در بایگانی پراش پودر مشاهده می‌شود. از آنجاکه درصد خطأ برای همه نمونه‌ها مثبت است، می‌توان نتیجه گرفت که دستگاه پراش سنج هنگام ثبت قله‌های پراش کاملاً کالیبره نبوده است.

اندازه‌گیری چگالی حاملها و تشخیص نوع نیمرساناها با استفاده از اثر هال برای تشخیص نوع نیمرسانا (n ، p یا ذاتی) و ارزیابی چگالی حاملها در نمونه‌های بسبلور و تک بلور PbTe، PbSe، CdSe، CdTe و $\text{Pb}(\text{Te}, \text{Se})_x$ اثر هال به کار گرفته شد. اثر هال روش استانداردی در تخمین چگالی حاملها در نیمرساناهای کپه‌ای^(۱) است. برای این منظور با سایش مکانیکی، نمونه‌های بسبلور را تا حد امکان به صورت



شكل ۱ : الف - قله های پراشی نمونه های بسیلور خریداری شده

ب - قله های پراشی نمونه های تک بلور رشد یافته

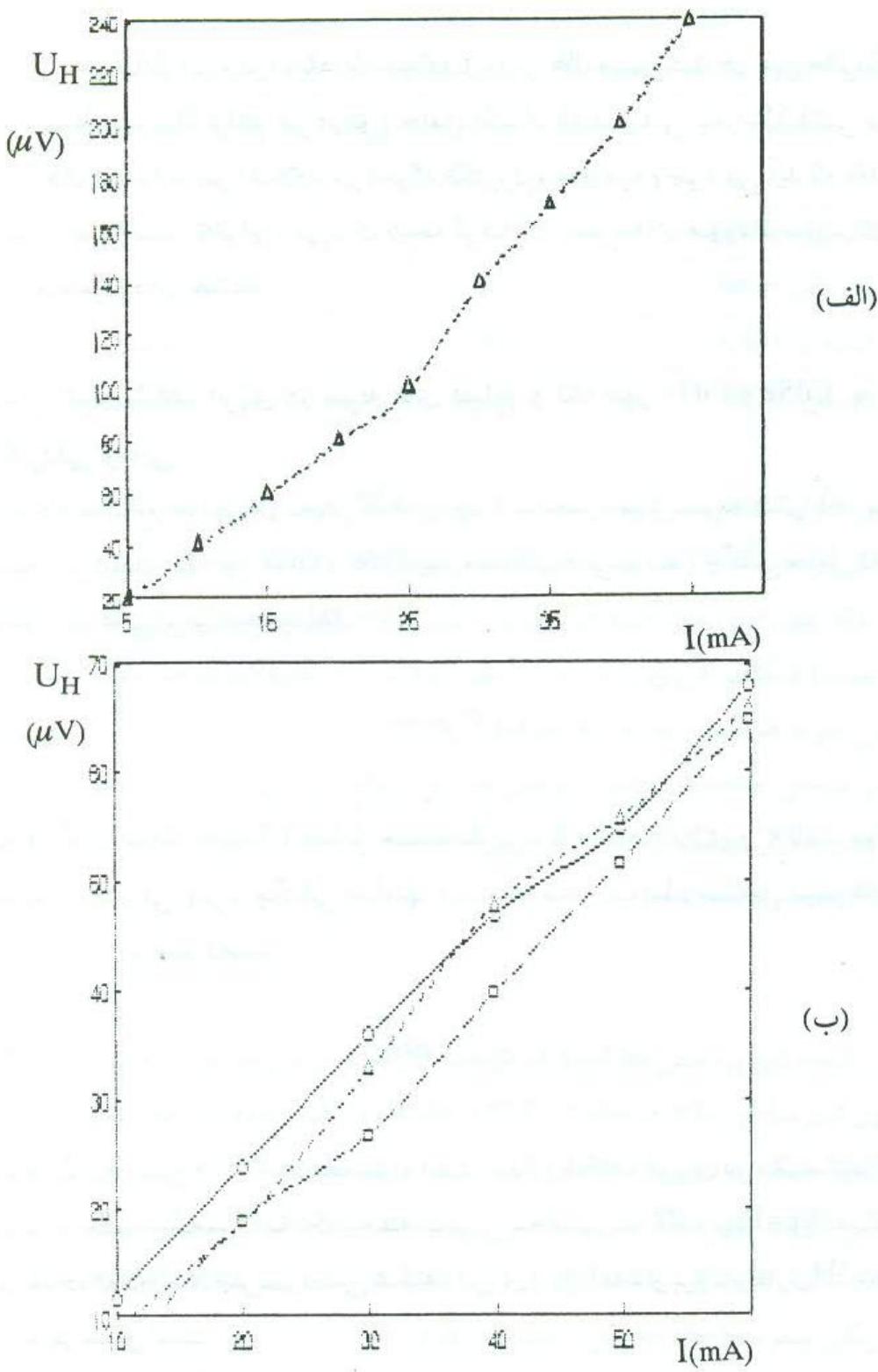
صفحات مستطیل شکل با ضخامت یک میلی متر در می‌آوریم و از بین تک بلورها نمونه‌های صفحه‌ای شکل را انتخاب می‌کنیم. با عبور جریان طولی از نمونه در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت و ثابت، ولتاژ القایی هال در عرض نمونه اندازه گیری می‌شود. با توجه به جهت انتخابی برای جریان طولی و راستای میدان مغناطیسی می‌توان پیش‌بینی کرد که نیروی لورنس وارد بر حاملهای بار باید در کدام امتداد از عرض نمونه باشد. اگر علامت ولتاژ القایی هال در راستای نیروی لورنس مثبت باشد حاملهای بار حفره است، و در غیر این صورت حاملهای بار الکترون خواهد بود.

برای اندازه گیری ولتاژ هال در همه نمونه‌های بسبلور و تک بلور از میدان مغناطیسی ثابت $B = 400 \text{ mT}$ و جریانهای طولی متغیر استفاده کردیم. آنگاه منحنی $I - U_H$ را با توجه به رابطه

$$U_H = \frac{1}{ne} \cdot \frac{BI}{d} \quad (1)$$

رسم می‌کنیم که در آن I ضخامت نمونه، n چگالی حاملها و e بار الکتریکی الکترون است، و از شب منحنی مقدار n به دست می‌آوریم. در شکل ۲ (الف) و (ب) به ترتیب نمودار ولتاژ هال در نمونه تک بلور و بسبلور PbTe نشان داده شده است. نتایج حاصل از محاسبه چگالی حاملها در نمونه‌های مختلف را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد.
 الف - میانگین چگالی حاملها در نمونه‌های بسبلور PbTe $P = 7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ و در نمونه‌های تک بلور $P = 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ و نوع حاملها حفره است (نیمرسانای نوع P).
 ب - میانگین چگالی حاملها در نمونه‌های بسبلور PbSe $P = 7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ و در نمونه‌های تک بلور $P = 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ و نوع حاملها عبارت است از حفره.

ج - نمونه‌های بسبلور و تک بلور ترکیبات CdTe و CdSe مقاومت الکتریکی بسیار زیادی از مرتبه $10^9 \Omega$ (أهم) از خود نشان دادند که دال بر تراکم بسیار کم حاملهای بار در این نمونه هاست. جریانهای طولی از این نمونه‌ها حدود میکرو آمپر و ولتاژ القایی هال در حد خطای آزمایش بود. بهمین جهت تشخیص نوع نیمرسانا یا تخمین



شکل ۲ نمودارهای ولتاژ هال به صورت تابعی از جریان طولی در میدان مغناطیسی ثابت $B=400$ mT (الف): در نمونه تک بلور PbTe (ب): برای سه نمونه بسبلور PbTe

چگالی حاملها در این نیمرساناهای با استفاده از روش هال میسر نشد. در عین حال، اگر در یک نمونه نیمرسانا تراکم هر دو نوع حامل یکسان باشد (یعنی نیمرسانا ذاتی باشد) ولتاژ هال تنها به خاطر اختلاف در تحرک الکترون و حفره به وجود می آید که مقدار آن بسیار ناچیز است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که نمونه‌های مورد آزمایش از نوع نیمرساناهای ذاتی هستند.

اندازه گیری شکاف انرژی در نمونه های بسیلور و تک بلور CdSe و CdTe به روش الکتریکی گرمایی با توجه به نتایج حاصل در بخش گذشته، چون مشخص شد نمونه های تک بلور و بسیلور ترکیبی‌های دوتایی CdSe و CdTe نیمرساناهای ذاتی بودند، چگالی حامل ذاتی در چنین بلورهایی برابر است با [۸]

$$n_i = CT^{3/2} e^{-Eg/2 \kappa T} \quad (2)$$

که در آن C مقدار ثابت، T دما بر حسب کلوین، E شکاف انرژی و κ ثابت بولتزمن است. از طرفی چون چگالی حاملها مستقیماً متناسب با رسانایی نیمرساناست $(\sigma = neV)$ خواهیم داشت

$$\sigma = \sigma_0 e^{-Eg/2 \kappa T} \quad (3)$$

که در آن σ_0 تابعی از $T^{3/2}$ و ابعاد نمونه است. اندازه شکاف انرژی در نیمرساناهای به دما وابسته است، و معمولاً با یک رابطه تجربی به صورت $Eg = Eg_0 - \beta T$ نشان داده می‌شود، که در آن β ضریب دمایی شکاف انرژی و Eg_0 مقدار بروز پردازی^(۱) شده Eg در صفر مطلق است.

جدول ۴ اندازه شکاف انرژی در نمونه های بسبلور و تک بلور ترکیبات CdSe و CdTe

ترکیب	بسبلور	CdTe	بسبلور	CdSe	اندازه گیری شده eV	میانگین شکاف انرژی	مقدار گزارش شده eV
تک بلور		CdTe		۳۸ را		۴۴-۱۶۶ را	
تک بلور		CdSe		۶۳ را		۷۰-۱۸۵ را	
بسبلور		CdTe		۶۴ را		—	
بسبلور		CdSe		۸۰ را		—	

در تعیین اندازه شکاف انرژی به روش الکتریکی - گرمایی دو تقریب به کار برده شد:
 الف - از اثر جمله $T^{3/2}$ در مقابل جمله نمایی در رابطه (۳) صرف نظر کردیم و (ب) با فرض آنکه تغییرات اندازه شکاف انرژی با دما کوچک است (ضریب β برای S حدود 4×10^{-4} است) شکاف انرژی را ثابت در نظر گرفتیم. با اندازه گیری مستقیم تغییرات رسانایی نمونه ها نسبت به دما و رسم نمودار $\ln \sigma$ بر حسب $T/2k$ ، شکاف انرژی را از شب منحنی محاسبه کردیم. میانگین مقادیر شکاف انرژی اندازه گیری شده برای نمونه های بسبلور و تک بلور این ترکیبها در مقایسه با مقادیر گزارش شده [۱ و ۲] در جدول ۴ فهرست شده است.

نتیجه

هدف از انجام این پژوهش مطالعه رشد و تعیین پارامترهای ساختاری و الکتریکی ترکیبها نیمرسانای $PbSe$ ، $CdTe$ ، $CdSe$ و $PbTe$ بود. نشان داده شد که رشد تک بلور این ترکیبها ممکن بوده و پارامترهای تعیین شده با مشخصات نمونه های گزارش شده همخوانی دارند. در ادامه این پژوهش می توان مطالعات را بر ترکیبات سه تایی $Hg_{1-x}Cd_xTe$ و $Pb_{1-x}Cd_xTe$ پارامترهای ساختاری و الکتریکی نیمرساناهای حاصل را مشخص کرد.

مراجع

- 1 - Sze, S.M. (1981) *Physics of Semiconductor Devices*, 2nd Edition, John Wiley, 846.
- 2 - Grovenor, C. R. M. (1989) *Microelectronic Materials*, Iop Publishing Ltd, 5.
- 3 - Hoschl, P., et al. (1990) Galvanomagnetic Properties of P-CdTe and P-Hg_{1-x}Cd_xTe. *J.Cry.Grow.* **101**, 822.
- 4 - Lovett, D. R., (1977) *Semimetals and Narrow - Bandgap Semiconductors*, Pion Limited, 171-178.
- 5 - Halsall, M. P. et al, (1990) Spectroscopic Evidence for Piezoelectric Effects in Wurtzite CdS/CdSe Strained - Layer Superlattices, *J.Cry.Grow.* **101**, 616-619.
- 6 - Thomas, R. N., et at, (1990) Meeting Device Needs Through Melt Growth of Large - diameter Elemental Compound, *J.Cry. Grow.* **99**, 643-653.
- 7 - آذراف، لثونید و، بلورشناسی با پرتوX، ترجمه ناصر تجبر، ۱۳۷۱، دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۷۹-۳۰۵
- 8 - یانگ، ادوارد، مبانی قطعات نیمرسانا، ترجمه ناصر تجبر، ۱۳۷۰، مرکز نشر دانشگاهی.